

知的財産権入門

-研究開発と特許

本学大学院工学府機能発現工学専攻主催により、知的財産セミナーを下記のとおり開催致します。本テーマにご関心のある本学の学生であればとなたでも参加できますので、奮ってご参加下さい。

記

日時：2010年6月21日（月） 4時限 14:40～16:10

場所：物質工学科化学棟 211ゼミ室

講師：皆川 長三郎（東京理科大学専門職大学院知的財産戦略専攻教授）

対象：本学学生（所属は問いません。）

定員：40名（当日先着順となります。聴講できなかった場合、後日資料を送付致します。）

内容：「研究開発と特許」に関わる基本的事項を、①何故に特許が重視されているのか、②研究開発成果と特許の関係、③強い特許を創出するには、④特許を上手に活用するために、等の視点で理解し、特許等の取得や活用に役立つ知恵を概説する。

※参加いただいた方には本講義で用いる資料の他に、独立行政法人工業所有権・研修館発行の「産業財産権標準テキスト特許編」も配布しますので、知的財産についての理解にお役立て下さい。

お問い合わせ先

横浜国立大学産学連携課知的財産係

TEL045-339-4450

E-mail : sangaku.chiteki@ynu.ac.jp